# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

### @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-196749

⑤Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)8月8日

G 11 B 7/26

8421-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

❷発明の名称

光情報記録媒体用基板の製造方法

有 史

**郊特 顧 昭63-20808** 

**纽**出 **阿昭**(1988) 1月30日

の発明者 松本 の発明者 山口 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

の発明者 山口 祥一 の出願人 ホーヤ株式会社

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

砂代 理 人 弁理士 阿仁屋 節雄

#### 明紙書

1. 発明の名称

光情報記録媒体用基板の製造方法

2. 特許請求の範囲

.选光性差板表面にレジスト膜を形成し、

次に、前記透光性基板のレジスト膜が形成された面に、一定の情報を表す凹凸パターンが形成されてなる型部材を押圧して該型部材の凹凸パターンを剪記レジスト膜に転写し、

しかる後、前記レジスト限が形成された選光性 基板に前記レジスト限が形成された例からエッチ ング処理を能すことにより、前記レジスト限に形成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 前記透光性基板に形成することを特徴とした光情報記針媒体用基板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本売明は、光磁気ディスクあるいは光メモリディスクその他の光情報記録媒体用基板の製造方法に関する。

#### [従来の技術]

例えば、光磁気デスクあるいは光メモリデスク 等の光情報記録媒体には、これら記録媒体に記録 を書き込む際、あるいは、これら記録媒体に記録 された情報を読み取る際に書き込み手段もしくは 読取り手段が該益板の所定の部位を正確にくな (トラッキング)できるようにするためかじて変 (トラッキングする基板として、アレグループを に案内用の凹凸パターン(以下すすりのである) に変 内用の凹凸パターン(以下すすりのである) に変 や 一及びセクター番号等の情報を表す で クターという)等を形成した光 情報記録媒体用基板が用いられる。

この光情報記録媒体用差板の製造方法としては 従来、例えば、以下の2つの方法があった。

すなわち、その第1は、表面にアレグループやアレビット等の凹凸パターンを形成した金型(型部材)の表面に液状の感光性樹脂(フォトポリマー)をのせ、次に、ガラス基板を前記金型の表面に押圧して該ガラス基板と再記金型とで新記感光

住制脂を挟み込むようにして該感光性制脂が同記金型の凹凸パターンを完全に埋め尽くすとともに、 前記ガラス基板の表面に一様に密着するようにす し、次いで、該記ガラス基板の裏面から前記感光 性樹脂硬化用紫外線を照射して該感光性樹脂を硬 化させ、しかる後、前記金型を刺離するようにし たもので、これによりガラス基板表面に凹凸パタ ーンが形成された樹脂が密着されてなる2層構造 の光情報記録媒体用基板を得るものである。

また、第2の方法は、いわゆるフォトリソグラフィーの方法を用いたものであり、ガラス基板にSiN 限もしくはSiO2限等を限限させた基板のにフォトレジストを整布してアレグループやなけるものパターンを転すしてアクティブを指すことにより、前記が同のパターンが形成にアレグループやなり、これにより、表面にアレグループやなくと、かが成された光情報記録は体

#### [課題を解決するための手段]

本発明は、要するに、透光性基板表面に形成したレジスト酸に、一定の情報を表す凹凸パターンを形成した型部材を押圧して前記レジスト酸に前記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト酸が形成された透光性基板に直接上に チングを能すという後めて簡単かつ確実な方法により、前記透光性基板に防望の凹凸パターンを形成するようにしたものであって、

具体的には,

透光性基板表面にレジスト膜を形成し、

次に、前記透光性基板のレジスト膜が形成された面に、一定の情報を表す凹凸パターンが形成されてなる型部材を押圧して該型部材の凹凸パターンを前記レジスト膜に転写し、

しかる後、前記レジスト展が形成された選光性 基板に前記レジスト展が形成された個からエッチ ング処理を施すことにより、前記レジスト限に形成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 前記透光性基板に形成することを特価とした構成 用基板を得るものである(例えば、特開昭59-210 547 号公報参照)。

#### [発明が解決しようとする課題]

ところが、教記第1の方法は、比較的製造コストが安価であるという利点はあるものの、前記がラス基板と感光性樹脂との接着性、金型からの剥離性、患光性樹脂の硬化時における体積収配や気池の発生等、多くの問題があり、記録密度の飛躍的地大が要請される近年において、それに十分にこたえる高品質の基板を得ることは必ずしも容易ではないという欠点があった。

また、前記第2の方法は、加工租度という点では十分であるものの、露光装置、現像装置、ドライエッチング装置等の高価な装置が必要であるとともに、これらの装置を用いてクリーンルーム内において黄色灯のもとで作業をしなければならず、生産コスト及び作業性の点で著しく不利であるという欠点を有していた。

本発明の目的は、上述の欠点を除去した光情報記録媒体用基板の製造方法を提供することにある。

#### を有する.

[作用]

育記様成において、許記透光性基板のレジと、大 一般が形成された面にエッチング処理を能するので、 育記凹凸パターンのうち、凹部のレビ基板の ではこれでは、ならにエッチングがなった。 ではこれでは、ならにエッチングがなった。 ではこれでは、からなったがなったがなったがない。 この凸部については、いジストになって、 のので、この程留レジストになって、 のので、この程留レジストにない。 自体のエッチングはなどである。 もなので、この程間となる。 もないので、この程間になる。 もないのので、この程間になる。 もないのので、この程間になる。 もないのので、この程間になる。 もないので、このではない。 もないので、このではない。 もないので、このではない。 もないので、このではない。 もないので、このではない。 もないので、このではない。 もないので、このではない。 もないので、このではない。 もないので、このではない。 もないので、このでいるので、このではない。 もないので、このではない。 もないので、このではない。 もないので、このではない。 もないので、このではない。 もないので、このではない。 もないので、このではない。 もないので、このではない。 もないので、このでいるではない。 もないので、このではない。 もないることになる。

#### [実施例]

第1回ないし第5回は本発明の一実施例に係る 光情報記録媒体用基板の製造方法を説明するため の回である。以下、第1回ないし第5回を参照に して本発明の一実施例に係る光情報記録媒体用差 板の製造方法を説明する。 第1回において、符号1は外径約130mm の透光性基板たる円盤状のガラス基板である。本方法は、まず、このガラス基板1上に回転性布法(スピンコート法)により、ノボラック樹脂製のフォトレジストのFRR800(東京応化株式会社から販売されているフォトレジストの商品名)を整布し、厚さ約5000オングストロームのレジスト限2を形成する。

しかる後、町記ガラス基板1上に残留したレジスト限2を、周知の散業プラズマエッチング法等を用いて灰化して除去することにより、第5回に示されるような、表面に凹凸パターンが形成された光情報記録収体用基板を得ることができる。なお、このときの散業プラズマエッチング法の条件は、RFパワー50W、0。ガス圧20Pa程度とする。

上述の一実施例によれば、前述の代来例における第1の方法のように、ガラス基板と感光性樹脂との持着性、金型からの刺離性の発生等の問題がほとの特における体積収縮や気泡を記録で同題がほとを変を確実に得ることができる。した、高価などを確実にあることができるように、高価などでのもとでもないのもとでは変性のもないのもとで作案はしていから、生産コスト及ぞする。

なお、上述の一実施例では、透光性基板として

次いで、前記金型3を、自記ガラス基板1のレジスト限2が形成された面に平行に対向させ、第2図に示されるように該レジスト限2に圧着装置等を用いて押圧する。この場合、押圧力は約100Kg/ca<sup>2</sup> 程度とされる。

その後、第3図に示されるように前記金型3を 前記レジスト膜から到離する。

ガラス基板を用いた例を掲げたが、これは、例えばガラス基板の上に例えばSiO2限等を積磨した積 磨骸を形成したものを用いてもよい。

また、レジスト限としては、ノボラックの かわりに、例えば、PMMA等の他のフォドドスは、PMMA等の他のフォドドを のたまは、かならには、ボリカーを の高分子材料を用いてもよい。すなレンスト のおけるレジスト限の材料はフォトレンで、 のなりでなく、型部材によるしいでなった。 ターンが形成可能な材料を含めてである。 メッチング可能な材料を含めてである。 エッチングでは、レジスト限度に、エットス であるには、レジスト限でである。 ・チャストのでは、アナングを含めている とはの論である。

#### [発明の効果]

以上詳述したように、本発明は、透光性基板表面に形成したレジスト膜に、一定の情報を表す凹凸パターン形成した型部材を押圧して前記レジスト膜に前記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト膜が形成された透光性基板に

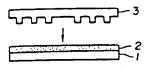
直接エッチングを能すという極めて簡単かつ確実な方法により、前記透光性延板に所望の凹凸パターンを形成するようにしたものであって、これにより、高密度の情報を記録可能な高品質な光情報記録媒体用益板を安価にかつ確実に得ることができるという効果を得ているものである。

#### 4. 図面の簡単な説明

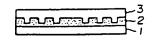
第1 図ないし第5 図は本孔明の一実施例に係る 光情報記録媒体用蓋板の製造方法を説明するため の図である。

- 1…透光性器板たるガラス基板、
- 2 … レジスト展、
- 3 …型部材たる金型、
- 4…一定の情報を表す凹凸パターン。

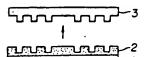
出版人 ホーヤ 株式 会・社代理人 弁理士 阿仁屋節雄



#### 第1 図



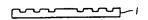
第2図



第3図



第4 図



### 第5図

#### 手統制正書

昭和63年 7月29日

特許庁長官 小川 邦 失 败



1. 事件の表示

昭和63年特許斯第20808号

2. 発明の名称

光情報記録媒体用器板の製造方法

3.福正をする名

事件との関係 特許出願人

住所 東京都新宿区中蔣合2丁目7番5号

名称 ホーヤ株式会社

4. 代型人

住所 〒170 東京都貿易区東池袋1丁目48番

10号 25山京ビル923号

盘話 03-981-4131

此名 (9136) 弁理士 阿仁屋節雄



- 5. 相正命令の日付 自発
- 6. 補正の対象
  - (1) 図画の第1図
  - (2) 明超度の発明の詳細な説明の概念

1. 補正の内容

(1) 図面の第1 図に、別紙の通り、符号4(朱

盤)を追加する。

(2)明細書第7頁第10行目の「金型」と「を」 との間に「3」を挿入する。

以上

